

水热合成ZnO:Cd纳米棒的微结构及光致发光特性*

王长远 杨晓红[†] 马勇 冯媛媛 熊金龙 王维

(重庆师范大学, 光学工程重点实验室, 重庆 400047)

(2014年3月11日收到; 2014年4月8日收到修改稿)

采用水热法制备了ZnO和不同掺杂浓度的ZnO:Cd纳米棒, 通过SEM、XRD、拉曼光谱等的分析, 研究了ZnO和ZnO:Cd的微结构并测试分析了其光致发光特性。结果表明, ZnO和ZnO:Cd纳米棒呈六角纤锌矿结构, Cd掺杂使得纳米棒体积更小。由于内部张应力的影响, Cd掺杂使得材料光学带隙减少。当掺杂浓度为2%时, 合成的材料光致发光谱中出现了位于2.67 eV处, 由导带底和Zn空位(V_{Zn})缺陷能级跃迁造成的蓝光发射峰, 并且Cd的掺入使得位于2.90 eV附近的紫光发射峰强度增强, 对于研究ZnO蓝紫发光器件具有重要的意义。

关键词: 水热法, ZnO:Cd纳米棒, 微结构, 光致发光

PACS: 77.55.hf, 61.46.Km, 78.55.-m

DOI: 10.7498/aps.63.157701

1 引言

ZnO是一种性能优异的半导体材料, 室温下禁带宽度为3.37 eV, 激子束缚能为60MeV, 具有很好的光学、电学、催化特性^[1–7], 被广泛用于发光二极管、紫外探测器和激光器等领域^[8–11]。近年来, 由于蓝紫光半导体激光器应用的需要, 人们对紫光和蓝光等短波长发光材料的需求越来越迫切。已有研究发现通过掺杂可实现对ZnO发光性能的调节, 进而实现短波发射和提高材料的发射强度: Wang等^[12]利用靶磁控溅射法制备的Fe掺杂ZnO薄膜出现了位于418 nm(2.97 eV)紫光发射; Chen等^[13]制备了Ag掺杂的ZnO薄膜, Ag掺杂的氧化锌的紫外激发是纯氧化锌紫外激发的三倍以上。

Cd和Zn同属第二副族, Cd掺杂ZnO可以实现ZnO中的Zn替位掺杂, 从而使得ZnO的结构、性质发生改变。Yakuphanoglu等^[14]利用溶胶-凝

胶法合成了ZnO:Cd薄膜, 对该材料的研究结果表明, 随着Cd掺杂浓度的增加光学带隙减小。Zhang等^[15]利用溶胶-凝胶法合成了ZnO和ZnO:Cd的量子点, 文章指出Cd的掺杂能够使得量子点的粒子尺寸减小, 同时可以提高材料的荧光发光强度。

已有研究显示Cd掺杂能够影响ZnO材料中氧空位、锌空位和锌间隙缺陷, 调节缺陷在材料中所占的比例, 从而改变其带隙宽度及电学、光学等性质, 这些性质的改变同样会影响ZnO光致发光特性。近年来基于ZnO纳米材料的蓝紫光发光器件一直是研究热点, 但对Cd掺杂ZnO蓝紫发光研究极少。本文采用低温水热法通过控制Cd的掺杂比例合成了具有理想配比及结构形态的ZnO:Cd纳米棒, 利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、拉曼光谱等对其微结构进行了分析研究, 测试分析了其光致发光(PL)特性, 研究了Cd掺杂对短波长PL谱的影响, 对于发展ZnO蓝紫光器件有重要意义。

* 庆师范大学博士启动基金(批准号: 10XLB001)和国家自然科学基金青年基金(批准号: 61106129)资助的课题。

† 通讯作者。E-mail: y6928@cqnu.edu.cn

2 实验

2.1 纯ZnO和不同浓度ZnO:Cd纳米棒合成

本研究采用低温水热法分别合成ZnO和不同浓度ZnO:Cd纳米棒。首先，将0.01 mol Zn(NO₃)₂·6H₂O溶于15 ml去离子水，将0.01 mol C₆H₁₂N₄溶于10 ml去离子水，放在磁力搅拌器搅拌30 min备用。接着，将不同量的Cd(NO₃)₂·4H₂O(按原子摩尔比Cd/Zn分别为0, 0.01, 0.02, 0.03和0.04)分别加入到制备好的Zn(NO₃)₂溶液搅拌15 min。然后加入制备好的C₆H₁₂N₄溶液，滴加氨水调节pH，磁力搅拌器搅拌10 min，获白色乳液。将白色乳液装入反应釜中，放入马弗炉，将温度调为100 °C，反应24 h。取出样品，用去离子水反复洗涤多次，蒸干获得白色粉末。

实验中的药品都是分析纯的。为表述方便，在后文分析中统一把原子摩尔比Cd/Zn分别为0, 0.01, 0.02, 0.03和0.04配比的原液制得的样品称作纯ZnO和掺杂浓度为1%, 2%, 3%, 4%的样品。

2.2 样品的表征

采用扫描电子显微镜(SEM LEO 1530)表征样品的形貌，X射线衍射仪(XRD, CuK α 波长0.154178 nm, 扫描步长0.06°)分析样品的晶体结构，U-4100双光束紫外-可见-近红外分光光度计(波长范围为400—800 nm)测量样品的透射率。采用Labram HR800型激光共聚焦拉曼光谱仪测试样品的拉曼特性，其中激发光源为Ar⁺激光器，激发光波长为532 nm，分辨率为0.5 cm⁻¹。LS -55荧光/磷光发光分光光度研究发光性能，其中光源为脉冲氙灯，激发狭缝宽度11 nm，激发波长为300 nm。

3 结果与分析

3.1 SEM形貌分析

为了准确的观察所制备样品的形貌和尺寸大小，对纯ZnO和ZnO:Cd样品进行了SEM分析。图1为纯ZnO和掺杂浓度为2%ZnO:Cd样品的SEM图。

从SEM图可以看出纯ZnO和2%ZnO:Cd都是纳米棒状六角晶体结构，延c轴定向生长图1(a)是纯ZnO纳米棒，放大倍数是21000，图1(b)是ZnO:Cd纳米棒，放大倍数是40000。比较图1(a), (b)可见，ZnO:Cd纳米棒的尺寸明显小于纯ZnO，说明Cd的掺入可以降低ZnO的生长速度，得到更细小结晶质量更好的纳米材料。Vijayalakshmi等^[16]利用喷雾热解法制备了ZnO:Cd的薄膜，他们的研究也发现随着Cd浓度的增加薄膜的粒子尺寸减小。

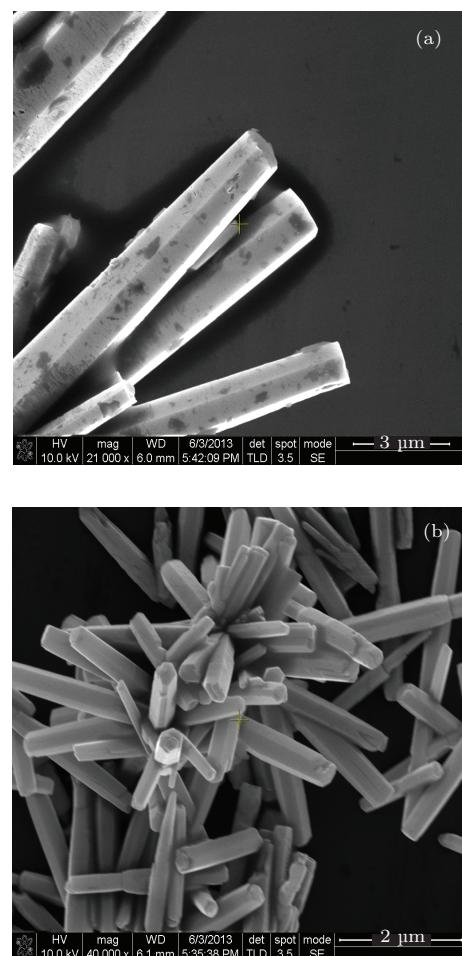


图1 (a) 纯ZnO SEM图; (b) 2% ZnO:Cd SEM图

3.2 XRD结构分析

图2是所制备样品的XRD图谱：(a)为纯ZnO纳米棒的图谱；(b), (c), (d), (e)为ZnO:Cd纳米棒图谱，掺杂浓度分别为1%, 2%, 3%, 4%。

通过与标准卡片进行比对，衍射数据与ZnO的JCPDS(36-1451)标准数据一致，为六角纤锌矿晶体结构。通过对图2的分析可知，ZnO:Cd纳米

棒出现的衍射峰与纯的ZnO出现的衍射峰相似, Cd掺杂样品的XRD谱中也没有观察到Cd及其氧化物杂质峰, 但ZnO:Cd纳米棒随着Cd掺杂浓度的增加, 衍射峰位向低角度方向出现了偏移。以2%ZnO:Cd纳米棒为例, 其中(100), (101)峰减小0.54°, (102), (110)减小0.48°, (002)峰以及其他峰都减小0.42°。同时, 从图2各谱线可以看出, 随着Cd掺杂浓度的增加(101)和(100)峰的相对强度逐渐降低, 而(002), (200)及(202)峰强度先减小后增大。

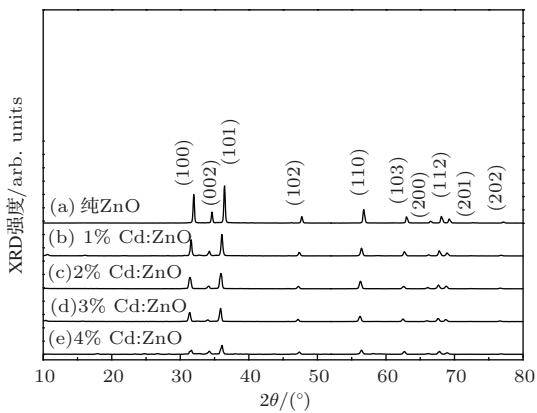


图2 不同掺杂浓度的ZnO:Cd纳米棒的XRD图谱

通过对样品XRD数据的分析比对, ZnO:Cd纳米棒虽未见Cd及其氧化物杂质峰, 但与纯ZnO纳米棒XRD数据相比出现微小变化Cd与Zn同属第二副族, 物理化学性质相似, 但Cd²⁺的半径(0.097 nm)比Zn²⁺的半径(0.074 nm)大, 说明Cd是以替位形式掺杂进入了ZnO的晶格, 使得晶格内部产生应力, 进而使ZnO的晶格发生了微小的畸变Tang等^[17]也通过理论计算得出Cd的掺杂会使得ZnO晶体的a轴和c轴方向都有不同程度的增加, 他们的理论计算与本文的实验结果分析结果是一致的。掺杂后峰值的降低主要是由于Cd掺杂ZnO纳米棒的尺寸比纯ZnO明显减小引起的, 而所有XRD曲线的背景线都非常平直, 说明纯ZnO和ZnO:Cd纳米棒的结晶度都较好。

3.3 拉曼光谱分析

拉曼光谱是从声子能量的角度判断纳米材料的结晶质量、晶格畸变和晶体缺陷的一种重要手段。ZnO是六角纤锌矿结构, 属于 C_4^{6V} 空间群。根据群理论, 单晶ZnO在Brillouin区的 Γ 点有八组

光学声子模: $\Gamma_{\text{opt}} = 1A_1 + 1E_1 + 2E_2 + 2B_1$, 未极化的 E_2 模有两种频率 $E_2(\text{low})$ 和 $E_2(\text{high})$, 它们对应于ZnO晶格振动。在电场作用下, 极化的 A_1 和 E_1 模分别被分裂成纵向(LO)声子和横向(TO)声子。通常ZnO的光学声子模有: $A_1(574 \text{ cm}^{-1}$ 和 380 cm^{-1}), $E_1(583 \text{ cm}^{-1}$ 和 407 cm^{-1})和 $E_2(101 \text{ cm}^{-1}$ 和 437 cm^{-1}), 其中两个 B_1 模是禁戒的。

不同掺杂浓度的ZnO:Cd纳米棒的拉曼光谱如图3所示。

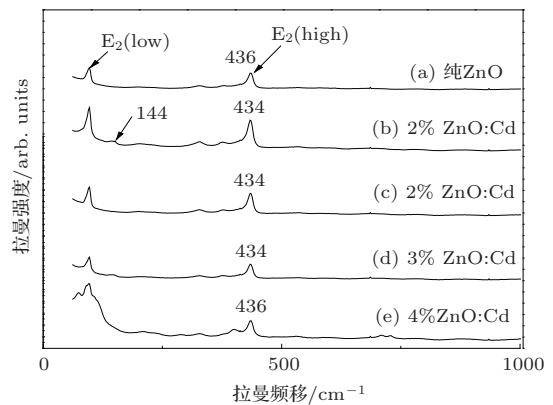


图3 不同掺杂浓度的ZnO:Cd纳米棒的拉曼光谱

从图3可以看出所有样品出现了位于101 cm^{-1} 和436 cm^{-1} 附近的拉曼峰, 分别对应于ZnO六角纤锌相的特征峰 $E_2(\text{low})$ 和 $E_2(\text{high})$, 进一步说明纯ZnO纳米棒和ZnO:Cd纳米棒为六角纤锌矿结构。通常, $E_2(\text{high})$ 模的位置向高波数方向移动时, 晶体内部存在的是压应力; 当其向低波数的方向移动时, 内部存在的是张应力^[18]。在本实验中, 当Cd掺杂浓度为1%, 2%, 3%时, $E_2(\text{high})$ 模位置都向低波数的方向移动了2 cm^{-1} , 说明合成的材料内部产生了张应力。一般应力的产生是由于衬底与材料的热膨胀系数不同, 或者是晶格失配和晶格畸变所产生的。由XRD分析可知, 本研究合成的材料内部的张应力是由于半径大的Cd²⁺(0.097 nm)掺杂进入ZnO的晶格中代替了ZnO中半径较小Zn²⁺(0.074 nm), 使得ZnO发生微小晶格畸变产生的。同时 $E_2(\text{high})$ 拉曼峰的强弱与晶体的结晶质量有关, 由图3可以看出, 掺杂浓度为1%, 2% ZnO:Cd纳米棒的 $E_2(\text{high})$ 的拉曼峰有所增强, 同时光谱峰宽也明显变窄了, 说明结晶质量较好。

另外, 通过ZnO:Cd的材料拉曼谱可以看到, 在144 cm^{-1} 附近存在拉曼振动峰, 而纯的ZnO中没有此峰。目前对于掺杂引起的局域振动模研究的

人很多, Zang 等^[19]研究 N 掺杂 ZnO 的拉曼光谱中观测到位于 274 cm^{-1} 的拉曼峰, 认为是由于 N 掺杂引起的局域振动模. Deng 等^[20]把 ZnO:Sb 薄膜的拉曼光谱中位于 532 cm^{-1} 的振动模归因于 Sb 替代 Zn 位且与 O 成键的局域振动模式(LVMSb-O). 本文推测 144 cm^{-1} 附近的拉曼峰是 Cd 掺杂所引起的局域振动模.

3.4 透射谱分析

将样品溶解于酒精, 超声波均匀分散后, 旋涂于干净的玻璃衬底上, 烘干, 制成 ZnO 和不同掺杂浓度的 ZnO:Cd 薄膜, 进行透射光谱研究不同掺杂浓度的 ZnO:Cd 薄膜透射率和光学带隙图谱如图 4 所示.

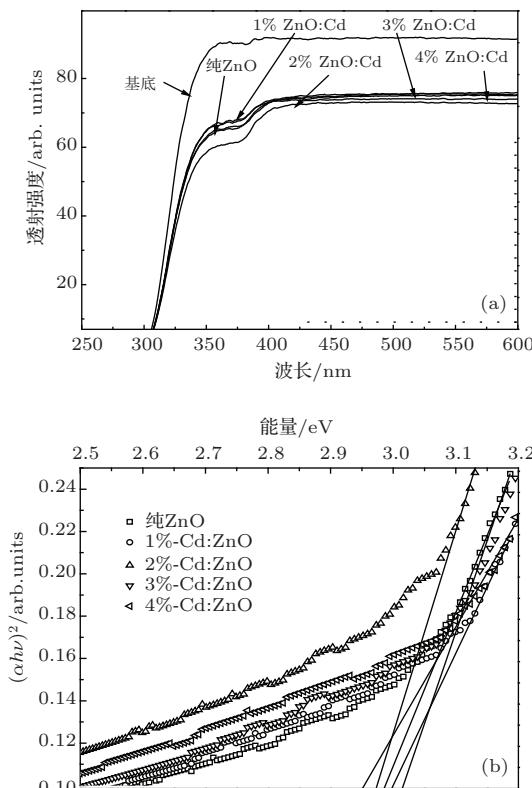


图 4 (a) 不同掺杂浓度的 ZnO:Cd 样品的透射率; (b) ZnO:Cd 薄膜带隙随 Cd 掺杂浓度的变化关系

图 4 为不同掺杂浓度的 ZnO:Cd 透射率图谱, 从图中可以看出 5 个样品在 310—400 nm 之间透射率急剧下降, 考虑玻璃基底的透射率特性(玻璃的吸收边位于 310—350 nm 之间), 350—400 nm 为样品的吸收边. 按照经典光谱学的理论, 350—400 nm 的吸收边归因于晶体价带到导带之间的吸收. 从图 4 可以看出, Cd 的掺杂使得样品的吸收边向长波方向移动(即发生了红移), 这应该是 Cd 掺杂

对 ZnO 纳米材料的光学带隙产生了影响. 本文利用透射谱对 ZnO:Cd 纳米材料的光学带隙进行了推算, 以验证 Cd 的掺杂量对样品光学带隙产生的影响趋势.

由薄膜样品在 350—400 nm 波长范围内的透射光谱, 经计算获得了弱吸收区、中等吸收区与强吸收区薄膜的吸收系数. 根据

$$\alpha h\nu = B(h\nu - E_g)^{1/2} \quad (1)$$

所示 Tauc 方程外推得到了不同掺杂薄膜样品的光学带隙, 列于表 1.

表 1 不同掺杂浓度的 ZnO:Cd 样品的带隙

样品掺杂比/%	0	1	2	3	4
E_g/eV	3.01	3.00	2.97	2.99	2.95

由表 1 中数据可以看出 Cd 的掺入使得 ZnO 的带隙减小, 我们分析带隙的减小是由以下因素引起的: 1) 晶体内部存在的张应力. Jaffe 等^[21]通过理论计算得出, 应力会对 ZnO 的禁带宽度有影响, 当 ZnO 处于压应变的时候禁带宽度变大, 而处于张应变的时候禁带宽度变小. 而前面的 Raman 图谱分析表明, Cd 掺杂浓度为 1%, 2%, 3% 时, 晶体内部存在张应力. 2) 带隙的减小与在 ZnO 禁带中形成的杂质能级^[22]有关等. Bai^[23]利用第一性原理计算得出 ZnO:Cd 的导带是由 Zn-4s, Cd-5s, O-2s 和 2p 组成的混合态, 其中 Cd-5s 态与 Zn-4s 态杂化使得导带降低, 从而使得光学带隙减小.

3.5 光致发光谱分析

本文采用 LS-55 荧光/磷光发光分光光度计, 对材料进行了室温下的光致发光谱测试研究, 其中激发光源为氙灯, 激发波长为 300 nm. 图 5 给出了纯 ZnO 和不同掺杂浓度的 ZnO:Cd 纳米棒的室温光致发光谱.

从图 5 中可以看出, 纯 ZnO 与 ZnO:Cd 纳米棒发射峰有明显的区别, Cd 的掺入使得 ZnO 的发射峰减少, 说明 Cd 掺杂引起的 ZnO 晶格畸变, 的确影响了材料的发光特性. 图 5 中位于最右侧的 P_1 峰 (3.09 eV, 3.08 eV, 3.05 eV, 3.08 eV, 3.09 eV) 对应于纯 ZnO 和 ZnO:Cd(1%, 2%, 3%, 4%) 纳米棒的带边发射峰随着 Cd 掺杂浓度的增加, 使得带边发射峰先红移再蓝移, 在浓度为 2% 时发射峰能量最小, 这与透射谱分析材料带隙的趋势是一致的.

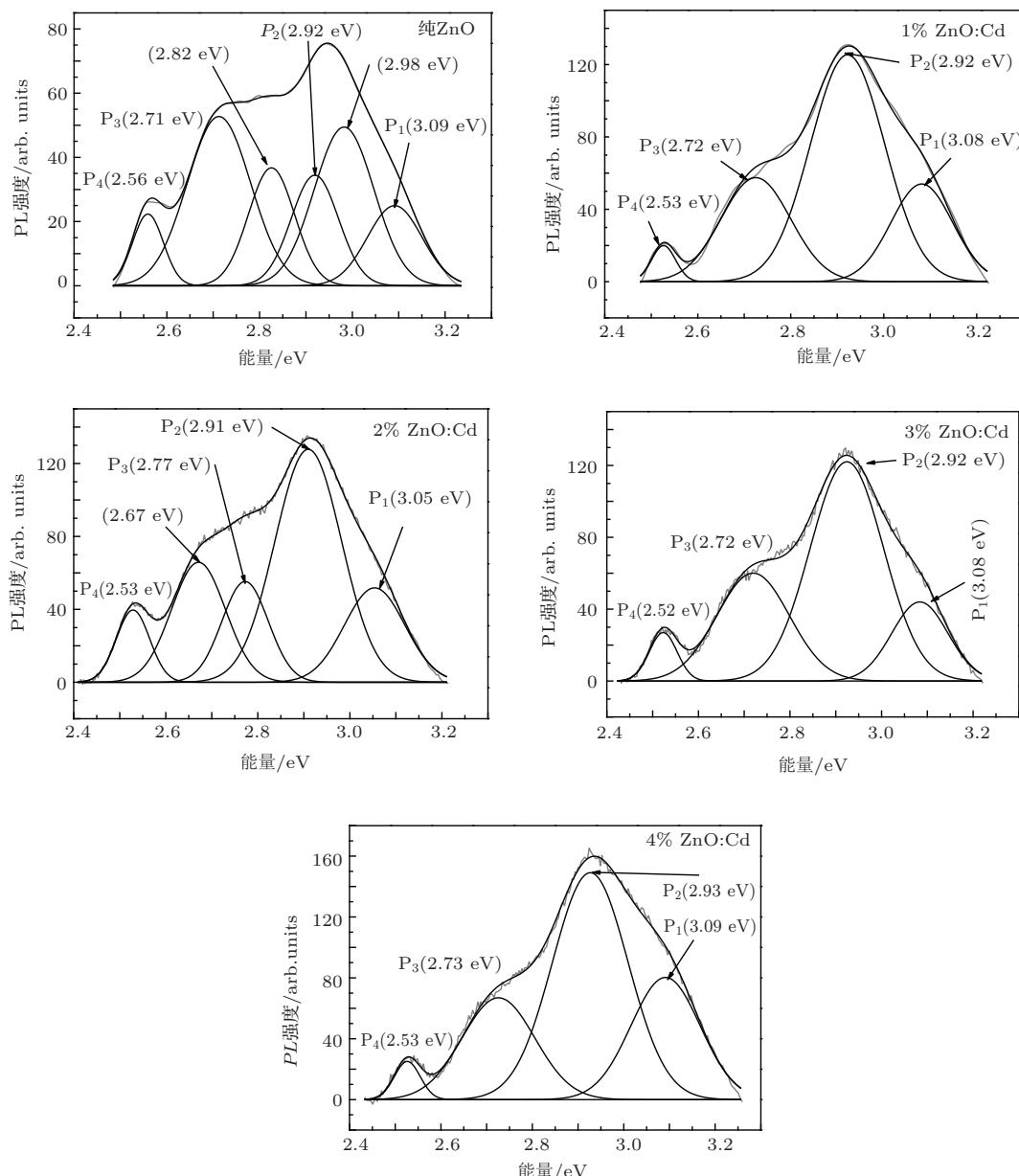


图5 纯ZnO和不同掺杂浓度的ZnO:Cd纳米棒的室温光致发光谱

图5显示所有样品都有位于2.90 eV附近的P₂峰。在透射谱中分析光学带隙的减小可能与导带的降低^[23], 价带不变有关此峰具有稳定的发射峰位和较高的能量, 推测此峰的产生可能是某缺陷与价带之间的能级跃迁产生的。Lin等^[24]理论与实验相结合得出, Zn间隙(Zn_i)离价带顶2.90 eV, 与本文实验结果相一致, 表明P₂峰是由于Zn间隙(Zn_i)到价带顶的跃迁产生的。同时还可以看出所有样品都存在2.53 eV左右的绿光发射峰, 绿色发光峰的产生是由于光生空穴和电子复合占据氧空位^[25]。所以, 绿光发射峰与氧空位有关。当Cd掺杂2%时, 绿色发光峰增强, Yang等^[26]利用气相

传输和冷凝方法合成ZnO纳米线, 在PL谱研究中指出: 纳米线的直径减小, 可以提高氧空位在晶体中的比例, 增强绿光发射峰强度。本研究SEM中可以看出纳米棒的直径减小, 也可以进一步解释绿光发射增强的机理

ZnO:Cd掺杂浓度为2%时可以观测到位于2.67 eV峰位的蓝光发射峰, 而其他样品中没有此位置的峰。Xu等^[27]利用全势线性多重轨道(FP-LMTO)方法计算得到: Zn空位在离价带顶0.3 eV处产生浅受主能级。由透射谱得出光学带隙宽度为2.97 eV, 则2.97 - 0.3 = 2.67 eV, 该值正好等于图中蓝光峰的能量, 所以可以得出该蓝光发射是由导

带底到Zn空位(V_{Zn})浅受主能级之间的跃迁形成的。同样可以观测到Cd的掺入使得材料位于2.90 eV附近的紫光发射强度增强。掺杂浓度为2%的ZnO:Cd纳米棒,即出现了2.67 eV的蓝光峰,又提高了2.90 eV附近的紫光峰,对于研究蓝紫光器件具有重要的意义。

4 结 论

用水热法制备了ZnO和不同掺杂浓度的ZnO:Cd纳米棒,通过SEM,XRD,拉曼光谱和透射谱研究了ZnO和ZnO:Cd的微结构和光致发光特性。结果表明:纯ZnO和不同掺杂浓度的ZnO:Cd均呈六角纤锌矿纳米棒结构,延c轴生长,Cd的掺入使得ZnO纳米棒的尺寸减小,光学带隙减小,晶体内部存在张应力,并引起了局域振动模。ZnO:Cd纳米棒有良好的光致发光特性,Cd的掺入使得位于2.90 eV附近的紫光发射峰强度增强,掺杂浓度为2%的ZnO:Cd纳米棒光致发光谱中出现了位于2.67 eV处,由导带底和Zn空位(V_{Zn})缺陷能级跃迁造成的蓝光发射峰,对于研究蓝紫器件具有重要的意义。

参考文献

- [1] Xia Y Y, Brault J, Damilano B, Chenot S, Vennegue's P, Nemoz M, Teisseire M, Leroux M, Obrecht R, Robin I C, Santailler J L, Feuillet G, Chauvea J M 2013 *Appl. Phys. Express* **6** 0421011
- [2] Cheng P F, Li S T, Wang H 2013 *Chin. Phys. B* **22** 107701
- [3] Gao H X, Hu R, Yang Y T 2012 *Chin. Phys. Lett.* **29** 017305
- [4] Nie M Zhao Y Zeng Y Jiang Y J 2013 *Acta Phys. Sin.* **62** 176801 (in Chinese) [聂朦, 赵艳, 曾勇, 蒋毅坚 2013 物理学报 **62** 176801]
- [5] Lv B, Zhou X, Linghu R F, Wang X L, Yang X D 2011 *Chin. Phys. B* **20** 036104
- [6] Yang C, Wang X P, Wang L J, Pang X F, Li S K, Jing L W 2013 *Chin. Phys. B* **22** 088101
- [7] Nakahara K, Akasaka S, Yuji H, Tamura K, Fujii T, Nishimoto Y, Takamizu D, Sasaki A, Tanabe T, Takanasu H, Amaike H, Onuma T, Chichibu S F, Tsukazaki A, Ohtomo A, Kawasaki M 2010 *Appl. Phys. Lett.* **97** 013501
- [8] Hosseini mardi A, Shojaee N, Keyanpour R M, Ebadzadeh T 2012 *Cera. Inter.* **38** 1975
- [9] Zhong J B, Li J Z, He X Y, Zeng J, Lu Y, Hu W, Lin K 2012 *Curr. Appl. Phys.* **12** 998
- [10] Lee W, Shin S, Jung D R, Kim J, Nahm C, Moon T, Park B 2012 *Curr. Appl. Phys.* **12** 628
- [11] Li H, Liu E T, Chan F Y F, Lu Z, Chen R 2011 *Mater. Lett.* **65** 3440
- [12] Wang C Z, Chen Z, He Y, Li L Y, Zhang D 2009 *Appl. Surf. Sci.* **255** 6881
- [13] Chen R Q, Zou C W, Bian J M, Sandhu A, Gao W 2011 *Nanotech.* **22** 1057061
- [14] Yakuphanoglu F, Illican S, Caglar M, Caglar Y 2010 *Super. Micro.* **47** 732
- [15] Zhang J, Zhao S Q, Zhang K, Zhou J Q, Cai Y F 2012 *Nanscale Res. Lett.* **7** 405
- [16] Vijayalakshmi S, Venkataraj S, Jayavel R 2008 *J. Phys. D: Appl. Phys.* **41** 245403
- [17] Tang X, Lv H F, Ma C Y, Zhao J J, Zhang Q Y 2008 *Acta. Phys. Sin.* **57** 1066 (in Chinese) [唐鑫, 吕海峰, 马春雨, 赵纪军, 张庆瑜 2008 物理学报 **57** 1066]
- [18] Huang Y Q, Liu M D, Li Z, Zeng Y K, Liu S B 2003 *Mater. Sci. Eng. B* **97** 111
- [19] Zang H, Wang Z G, Pang L L, Wei K F, Yao C F, Shen T L, Sun J R, Ma Y Z, Gou J, Sheng Y B, Zhu Y B 2010 *Acta. Phys. Sin.* **59** 4831 (in Chinese) [臧航, 王志光, 庞立龙, 魏孔芳, 姚存峰, 申铁龙, 孙建荣, 马艺准, 缪洁, 盛彦斌, 朱亚滨 2010 物理学报 **59** 4831]
- [20] Deng Q, Ma Y, Yang X H, Ye L J, Zhang X Z, Zhang Q, Fu H W 2012 *Acta. Phys. Sin.* **61** 247701 (in Chinese) [邓泉, 马勇, 杨晓红, 叶利娟, 张学忠, 张起, 付宏伟 2012 物理学报 **61** 247701]
- [21] Jaffe J E, Snyder J A, Lin Z J, Hess A C 2000 *Phys. Rev. B* **62** 1660
- [22] Bacaksiz E, Altunbas M, zc-elik S O, Oltulu O, Tomakin M, Yilmaz S 2009 *Mater. Sci. Semicond. Process.* **12** 118
- [23] Bai L N, Zheng B J, Lian J S, Jiang Q 2012 *Solid. State. Sci.* **14** 698
- [24] Lin B X, Fu Z X, Jia Y B 2001 *Appl. Phys. Lett.* **79** 943
- [25] Vanheusden K, Seager C H, Warren W L, Tallant D R 1996 *Appl. Phys. Lett.* **68** 403
- [26] Yang P D, Yan H Q, Mao S, Russo R, Johnson J, Saykally R, Morris N, Pham J, He R R, Choi H J 2002 *Adv. Funct. Mater.* **12** 323
- [27] Xu P S, Sun Y M, Shi C S, Xu F Q, Pan H B 2001 *Sci. Chin. Ser. A* **31** 358 (in Chinese) [徐彭寿, 孙玉明, 施朝淑, 徐法强, 潘海斌 2001 中国科学 **31** 358]

Microstructure and photoluminescence of ZnO:Cd nanorods synthesized by hydrothermal method*

Wang Chang-Yuan Yang Xiao-Hong[†] Ma Yong Feng Yuan-Yuan Xiong Jin-Long
Wang Wei

(The Chongqing City Key Laboratory of Optoelectronic Functional Materials, Optical Engineering Key Lab, Chongqing Normal University, Chongqing 400047, China)

(Received 11 March 2014; revised manuscript received 8 April 2014)

Abstract

High-quality ZnO and Cd-doped ZnO nanorods with different Cd-doping concentrations are synthesized by using the hydrothermal method. Microstructures and photoluminescence of the samples are systematically investigated by SEM, X-ray diffraction (XRD), Raman scattering spectrum and photoluminescence (PL) spectrum. Results of XRD analysis indicate that ZnO and ZnO:Cd crystallites exhibit a hexagonal wurtzite structure. SEM shows that the nanorods become smaller due to Cd doping. There is an internal tension which induces the decrease of optical band gap in Cd-doped nanorods. Cd-doping increases the intensity of violet emission peak near 2.90 eV and the blue emission peak located at 2.67 eV appears when the doping concentration is up to 2%. This study can be used for developing blue-violet-emitting devices.

Keywords: hydrothermal method, ZnO:Cd nanorods, microstructures, photoluminescence (PL) spectrum

PACS: 77.55.hf, 61.46.Km, 78.55.-m

DOI: 10.7498/aps.63.157701

* Project supported by the Doctoral Foundation of Chongqing Normal University, China (Grant No. 10XLB001), and the Young Scientists Fund of the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61106129).

† Corresponding author. E-mail: y6928@cqn.edu.cn